19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-183230

fint. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)7月17日

G 02 F 1/35 C 08 F 38/00 504 MPU 7348-2H 8416-4 J

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

会発明の名称

有機非線形光学材料及びその製造方法

②符 頭 平1-2599

②出 願 平1(1989)1月9日

@発明者 赤木 与志郎

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

M

⑩発明者 石野 真理子

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

⑩発明者中嶋 養晴

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

子 シャープ株式会社

内

勿出 願 人 シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

⑩代 理 人 弁理士 杉山 毅至 外1名

明相響

1. 発明の名称

有機非級形光学材料かよびその製造方法

- 2. 特許請求の顧問
 - 1. 固相単合によって結晶性高分子となりりる問相重合性脂肪族ジアセチレン化合物障膜上に、 エー毎子共役系であるペンゼン環を骨格とし両 郷に電子供与蘇かよび電子受容器を各々有する 分子の間を機関してなることを特徴とする有機 非線形光学材料。
 - 2 固有重合化よって結晶性高分子とをりうる固有重合性脂肪族ジアセチレン化合物傳統上に、 エー電子共役系であるベンゼン環を骨格とし、 両端に電子供与基本よび電子受容基を各々有す る分子の層を真空蒸着法で形成することを特徴 とする有機非線形光学材料の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

く産業上の分野〉

本発明は薄膜非融形光学材料と、その製造方法
に関するものである。

く従来の技術〉

非級形光学材料として、π - 電子共役系を介して電子供与基と電子受容法を有する有機化合物は、無機化合物と比べて非常に大きい非験形光学特性を示すこと、又、有機化合物は比較的自由を分子 数計の可能性を有している点でも注目されている。

しかし、この非線形光学材料を実用アバイスとして使用し、第2高調波発生などの非線形光学特性を大きく発生させるためには、これら有機分子を配向・結晶化させることが重要である。配向有機が成法としては従来し男法(ラングミュア・プロジェット法)が知られて、両方法はを引し、一方に親水基を有し、他有機分子が水面上に、強値に立った状態で、、適当な基板上に累積分子物が基板に型直方向に配向した薄膜を得ることができる。

しかしをがらLB法で用いる有機分子には、以 下に述べる制約がある。まず、岡方法を用いて配 向を効果的に発現させるためには用いられる有恐分子が長鎖アルギル基を骨格とし、両端の跳水底と減水基がパランスよく釣り合うように設計、合成されたものでなければならないこと、又の端にかける構造的相関が弱くなることが避けられない。 又、工程が混式法であるために材料的にも飼約が伴うこと、単分子形成であるために所定の厚さにするには多大な時間がかかるということも無視しえない。

LB法の他の薄膜形成法として真空蒸放法がある。同法は乾式法であり、近年有機化合物の薄膜形成法となりつつある。ところがこの真空蒸放法では一般に分子の配向性を制御することは容易ではない。これは『族半導体、化合物半導体、もしくは一般の無機化合物の時形成りに結晶構造、格子定数の似かよった薄膜形成用 基板と被 脱物質の組み あわせを選ぶことができないといり事情によるところが大きい。

これを解決するために基板として一軸延伸配向

相重合性脂肪族 ジアセチレン化合物輝酸上に、 エー電子共役系であるペンゼン環を骨格とし両 端に電子供与基および電子受容益を各々有する 分子の層を積層してなる有機非線形光学材料、 及び

(2) 固層重合によって結晶性高分子となりうる固相置合性脂肪族ジアセチレン化合物障膜上に、エー電子共役系であるペンゼン環を骨格とし、両端に電子供与基やよび電子受容基を各々有する分子の層を真空蒸滯法で形成供与基やよび電子受容基を各々有する分子の層を真空蒸滯法で形成する有機非線形光学材料の製造方法から構成される。

〈作 用〉

すなわち本免明では、基板として結晶化度の高い商膜が得られる固相重合性脂肪族ジアセチレン化合物を用い、蒸磨分子として上記ェー電子共役系の両端に電子供与基ンよび電子受容基を各有する分子を用いることにより、蒸磨分子を一定の向きに配向後期させ、薄膜有機非額形光学材料を提

性のポリエステルフィルム等を用いるととにより 被滅疫有機分子の配向を規制する方法があるが、 配向皮は低い。

く発明が解決しようとする疎題〉

前項で述べたように従来技術ではLB法、真空 蒸音法のいずれの薄膜形成法であっても、良質の 結晶性薄膜を形成するに際する共通する問題点と しいりことが挙げられる。本発明の目的は、実用 的な薄膜形成手段である真空蒸着法を用いつか。 なが挙げられる。本発明の目的は、実用 的な薄膜形成手段である真空蒸着法を用いつかが、 を見れる無機化合物から成る基板ではなく、 変える無機の子と現れ力が高くかつ結晶性の高な の向性有機高分子材料から成る基板を用いると により、被蒸着有機分子が高度に配向した、非線 形性の大きな薄膜有機非線形光学材料を提供する ととにある。

(課題を解決するための手段)

上記目的を実現するため本発明は、

(1) 固相重合によって結晶性高分子となりつる固

供しりることを思いだした。

固相重合性脂肪族ジアセチレン化合物から成る 薄膜を基板として用いることにより、蒸液分子の 配向方向を規定することができるが、ラングミュ ア・プロジェット法が基板の垂直方向に分子が配 向するのとは異なり、本発明によれば基板として 用いる脂肪族ジアセチレン化合物の関類に用いる 官能基により飼御しうる可能性をも有するもので ある。

本発明に於ける固相度合性脂肪族ジアセチレン化合物とはジアセチレン基の両端に脂肪族官能基を有しており熱あるいは光、特に架外線下で固相にて容易に低合し、かつ結晶を形成するものを指す。ジアセチレン化合物の重合速度等の反応性は一般に側鎖官能基の連頻、サイズによって規定される事が知られているが一方結晶性は側鎖官能基の化学的性質に依存するとされている。脂肪族ジアセチレン化合物の化学式は一般にRーCョCーCョCーR'と哲けるが具体的にはR=ー(CH₂)mCH₂, R'=-CH₂OH. ー(CH₂)nCOOH.

-(CH₁)_dOCONH(CH₂)_RCH₃, & U< $ALR = R' = -(CH_2)_mOH. -(CH_2)_nOCONH$ (CH,)。CH, , 等が選ましい。これら回鎖官能 **基の長さとサイズは高分子結晶格子のサイズに反** 映し、一0日基やウレタン基-0CONH-は分 子内、間での水彩結合形成に寄与するため瓜分子 結晶の結晶度を支配する要素として働く。蒸着分 子の基板として用いるこれら固相重合性脂肪族グ アセチレン化合物の厚さは特に限定されない。又、 、益返として用いるこれらジアセチレン化合物は光 学場子との結合等のため石英ガラス、化合物半導 体、金属上に付着させて用いる。基板形成は溶液 登布法、蒸灌法のいずれてもよい。均一性等の観 点からは蒸療法が望ま しいが熱分解等の困難を伴 り場合には溶液熱布によってもよいことは勿論で ある。

次に本発明で用いるれる 〒 - 電子共役系の両端 に電子供与基、および電子受容基を各介する非級 形有機被滋瘡分子について説明する。

本発明で用いられるエー電子共食系は、ペンゼ

定しないが配向性、光学特性を良好に発現させる ためには蒸剤膜厚が100A~10 mm程度であ ることが望ましい。又、蒸灌源温度は有機化合物 の分解を避けるため著しい高温は望ましくない。 く実 施 例〉

次に突施例により本発明を具体的に説明する。 用いた固相菌合性脂肪族ジアセチレンモノマー の名称、化学式、形成方法、形成温度、硬厚を表 1 にまとめて示す。

CX 下 余白)

ン、1・2-ジフェニルエチレン、1・2-ジフェニルアセチレン、1・4-ジフェニルジアセチレンが望ましい。又、電子供与益には、アミノ基、N-メチルアミノ甚に代表されるN-メージメチルアミノ基に代表されるN・N-ジアルキルアミノ基、等が代表的であるがヒドロキシ基、アルコキシ基でもよい。一方、電子受容甚には、ニトロ基、シアノ基、チオシアノ基、アルデヒド基、カルポキシル基、カルポニル基、等が挙げられる。

具体的な化合物としては特化され等に限定されないが、m.pーニトロアニリン、2ーメチルー4ーニトロアニリン、1ー(4'-N.N'ジメチルアミノフェニル)ー4ー(4'-ニトロフェニル)ジアセチレン、mージニトロペンゼン、2ープロモー4ーニトロアニリン、ホルミルニトロフェニルヒドラジン、ニトロー4ーフェニルーNー(メチルシアノメチル)アミンといった化合物が益げられる。

本発明における彼滋茂分子の蒸落方法は特に限

設 1

. 名 称	化学式	形成法	形成温度	膜厚
4.6-decadiyne -1.10 diol	R-C=C-C=C-R R=(CH ₂) ₃ -OH	· 真空蒸滞	J0±10℃	400 Å
tricosa-(10,12)-diynoicacid	R-C=C-C=C-R' $R=(CH_2)_9 CH_3$, $R'=(CH_2)_8CO_3$	真空蒸漕	50±10℃	400 Å
diacetylene - 4-Byfoxy = carbonylmethyl urethane	R-CEC-CEC-R R-(CH ₂), OCONHCH ₂ OCOC, H,	兵空 蒸疳	> 120℃	400 Å

これらは全て石英ガラス上に形成した。各基版は形成後、大気中で200米水銀ランプを用いて宏外線を照时し周相での重合を促進した。周相派合の完了したポリジアセチレン各試料の結晶性はX級団析法を用いて破認した。各々(0.2n.0)反射のみが領測され初末原料とは明らかに異なる配向性を示した。

とれら間相重合性脂肪級ポリジアセチレン結晶 性利級の各々を基板として有機非級形光学材料である 2-メチルー4-ニトロアニリン(MNA) を 2×10⁻⁶ Torr の真空度で蒸燈した。基板温 度は窒温、原料温度は 90℃であった。 2-メチルー4-ニトロアニリンの蒸磨機厚は 500~ 2000Åであった。

協品性高分子海級上に蒸放された2-メチルー4-ニトロアニリンの結晶配向性はX級回折法で評価した。なお比較のために本発明で述べた個相重合性ポリアセチレンを蒸放、整布していない石英ガラスを、その文文法仮として用い、上記実施例と同様に有機非線形光学材料である2-メチル

- 4 - ニトロアニリンを旅遊しX級回折法による 酢価を行った。これらの結果を汲えた示す。

表 2

N O. 1	茲 梭	蒸ث化合物	蒸帶化合物の[*] 配向度
1	4.6-decadíyne – l. 10 diol	2- <i>メチル</i> -4- ニトロアニリン	> 5
2	tricosa-00, 12)-diynoicacid	,	> 5
3	diacetylene – 4 – Byfoxy = carbunylmethylurethane	•	> 5
4	石英ガラス	0	2

* 配向度は、X線回折法で得られる(112)回折強度 の(020)回折強度に対する比として定義。

ここで(11<mark>2</mark>)反射は2-メチル-4-=トロアニリンの分子面がポリジアセチレン結晶性限 数基板面にほぼ平行、(020)反射は同分子面 が基板面と透真に配向している状態の密度を反映 している。ラングミュア・プロジェット法が基板の乗直方向に分子が配列するのとは異なり、本発明の方法では分子面が基板に対し平行方向に配列した配向状態を実現することができた。又、固相低合性脂肪族 ジアセチレン結晶性薄膜基板上ではこれらの傾向が明らかに増大することをも見い出した。

〈発明の効果〉

本発明の如く協相重合性脂肪族ポリジアセチレン結晶性蒸落級もしくは結晶性強布膜からなる基板上に、エー電子共役系の両端に電子供与基及び電子受容基を各々有する分子を蒸着することにより、同分子を一定の方向に配向機圏させることが可能となったものである。

代理人 井理士 杉 山 敬 至(他1名)